PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-075302

(43)Date of publication of application: 14.03.2000

(51)Int.CI.

G02F 1/1339 G02F 1/1337

(21)Application number: 10-240841

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: ADACHI TAKAKO

SHIMOSHIKIRIYOU BUNICHI

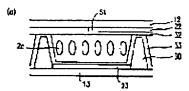
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION

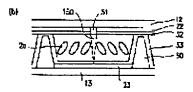
26.08.1998

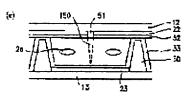
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device which has a wide visual field angle characteristic, hardly gives rise to leakage, does not require the separate execution of a stage for forming spacers and is made strong to pressure by providing the electrodes on one substrate with window parts not formed with electrodes within display pixels and providing the outer peripheral parts of the display pixels of the substrate one side with insulator walls.

SOLUTION: When intermediate tone voltage is impressed to a liquid crystal layer, liquid crystal molecules 2a incline shortest with an electric field so as to attain a state stable in terms of energy. As a result, the liquid crystal molecules 2a in an alignment control wall 60 portion incline in the direction where the molecules incline at the time of voltage nonimpression shown in Fig. (b). The electric field 150 of the diagonal direction as shown by dotted lines in Fig. is generated and, therefore, the liquid crystal molecules 2a incline in a direction perpendicular to the direction of the electric field in an alignment control window 51 portion. As a result, the directions where the liquid crystal molecules 2a unify down in the alignment control wall 60 portion and the alignment control window 51 portion in the right and left regions across the electric field







150. Consequently, the alignment directions of the liquid crystal molecules 2a are reversed in the right and left regions across the electric field 150.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.07.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

		, va
	·	
	·	
	·	
		·

Japanese Publication for Unexamined Patent Application No. 75302/2000 (Tokukai 2000-75302)

A. Relevance of the Above-identified Document

This document has relevance to claims 1 and 2 of the present application.

B. Translation of the Relevant Passages of the Document

[CLAIM 1]

A liquid crystal display device, comprising (i) a pair of substrates respectively having electrodes and (ii) a liquid crystal layer provided between the pair of substrates, a plurality of regions being provided in a display pixel, at which the electrodes oppose, the plurality of regions being such that alignment directions of liquid crystal molecules differ from region to region, wherein:

the electrode on at least one of the pair of substrates has, in the display pixel, an window section provided with no electrode; and

insulator walls are provided at a circumference of the display pixel on one of the pair of substrates.

[CLAIM 2]

The liquid crystal display device as set forth in claim

		, ,
	·	
	•	,

Tokukai 2000-75302

Page 2

1, wherein:

a thickness of the insulator walls is identical to a thickness of the liquid crystal layer; and

each insulator wall is provided discontinuously at least at one position.

		•
	•	:

(2 (19) 日本四年所(JP)

€ 粠 4 盐 华 噩 ধ

梅開2000-75302 (11)特許出職公開番号

华成12年3月14日(2000.3.14)

(P2000-75302A) (43)公開日

产7-1-1.(数据)	2H089	2H090
	200	605
	1/1339	1/1337
P I	G 0 2 F	
4891年中	200	505
	1/1339	1/1337
(51) Int.Q.7	G02F	

警室建設 水糖水 解水理の数9 〇L (全14 頁)

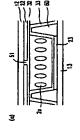
(21) 山西南野	特置 平10-240841	(71) 出国人	(71)出國人 600065049	
(22) disp B	平成10年8月25日(1998.8.26)	本田 の (22)	7十二人体式发现大致市场倍速区共和阿汉诺22号日本 每十	
			大阪府大阪市阿倍野区長池町20番224 シュープルナウル中	*
		(72)発明者	下数値 文一	
			大阪府大阪市阿倍野区長池町20番22号 シェープはまるかの	٨
		(74)代理人	(74) 传理人 100078282	
			介理士 山本 郑策	
			一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	, Kot

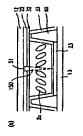
後品表示経費及びその製造方法 (54) [発明の名称]

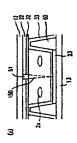
いて、リークが生じ離く、スペーサーの形成工程を別途 数の倒域が形成された広視野角特性の液晶表示装置にお 【親題】 投示画業内に液晶分子の配向方向が異なる複 行う必要がなく、神圧にも強い液晶表示装置を整体す

[解決手段] 数示画案内に遺極の窓部51を形成し、

投示画業外周部に絶縁体壁60を形成して、液晶分子の で不道統に形成することにより、スペーサーとしても用 配向方向を制御する。絶縁体壁60を液晶層と同じ厚み







智が設けられ、函の極の対向部である数示画報内に液晶 [請求項1] 各々電極を有する一対の基板の間に液晶 分子の配向方向が異なる複数の衝域が設けられた液晶数

改されていない窓部を有し、片方の基板の表示画器外周 少なくとも一方の基板上の電極が表示画案内に電極が形 部に絶縁体壁が散けられている液晶数示装置。

で、かつ、各絶縁体壁が少なくとも1箇所で不連続に数 とも2辺を半分以上罹うように設けられている請求項1 (請求項3) 前記絶験体監が被示画業外国部の少なく [請求項2] 前記绝緣体壁が前記液晶層と同じ戽み けられている請求項1に記載の液晶投示装置。

[請求項4] 前記絶縁体壁の壁面が基板厚み方向に対 して傾斜している諸求項1乃至請求項3のいずれかに記 又は請求項2に記載の液晶表示装置。

[請求項5] 前記窓部の形状が十字型又はX字型であ る諸水項1乃至諸水項4のいずれかに記載の液晶数示導 戦の液晶液示装置。

「酵水項6】 前記液晶層は角の誘電率異方性を有する 液晶材料からなり、前記一対の基板は、核液晶層と接触 する装面に垂直配向膜を有する請求項1乃至請求項5の いずれかに記載の液晶数示装置。

っている。

[請求項7] 前記液晶層は正の誘電率異方性を有する 液晶材料からなり、前配一対の基板は、核液晶層と接触 する装面に水平配向膜を有する静水項1乃至静水項5の いずれかに記載の液晶投示装置。

層が設けられ、両館極の対向部である表示画業内に液晶 [諸水項8] 各々億極を有する一対の基板の間に液晶 分子の配向方向が異なる複数の領域が設けられた液晶数 示装置を製造する方法であって、

することにより、表示画案内に窓部を有する電極を形成 少なくと もー方の基板上に導電膜を散けてパターニング する工程と、

片方の基板上に絶縁膜を設けてパターニングすることに より、敷示画架外周部に絶縁体壁を形成する工程とを含 む液晶表示装置の製造方法。

を同一基板上に形成し、故電極の形成工程の後で数絶縁 【請求項9】 前記窓部を有する電極と前記絶縁体壁と 体盤の形成工程を行う請求項7に記載の液晶表示装置の

|発明の詳細な説明|

晶表示装置及びその製造方法に関し、特に、数示画案内 [発明の属する技術分野] 本発明は、例えばパーソナル コンピューター、ワードプロセッサー等に用いられる液 に液晶分子の配向方向が異なる複数の衝域を設けて広視 野角化を図った液晶数示装置及びその製造方法に関す

[従来の技術] 従来、現角特性を改善するために、数示 画業を分割して各箇域で液晶分子の配向方向を異ならせ た液晶数示装置が知られている (特開平7-31138

1は液晶数示装置の1画架分の断面図であり、図22は 図21及び図22を参照しながら説明する。 なお、図2 [0003]以下、その従来の液晶数示磁圏について、 その平面図である。

[0004]この液晶表示装置は、透明な電極20、2 1を設けた一対の基板10、11が、負の誘電率異方性 を有するネマチック液晶からなる液晶層を挟んで対向配 [0005] 下側の基板11には、電極21の下部に配 置され、両電極の対向部で構成された表示画操がマトリ クス状に配置されている。

向制御断層41が散けられ、表示画業を囲む周縁部で電 極21を陸起させている。この配向制御断層41は、S i NrやSiOI等を成版してエッチングすることにより れ、配向制御断層41により極起された電極部分上の液 **品層と接触する表面が傾斜して配向制御傾斜部40とな** 形成される。その覚極21の上には510gの垂直落着 膜やポリイミド膜からなる配向膜31が全面に形成さ

電膜を成膜後にエッチング等によって関ロされる。その [0006] 上側の基板10には、投示画楽の対角線に 沿って電極20に電極不在部分である配向制御窓50が 形成されている。この間向監御祭50は、110等の導 **電極20の上にはSi○₂の뜦直落着膜やポリイミド膜**

【0007】この液晶表示装置において、液晶分子1の 初期配向は、垂直配向膜30.31の複触装面に対して からなる配向膜30が全面に形成されている。 垂直方向に制御されている。

2

0と配向制御窓50とで囲まれた部分の液晶層では、液 られる。また、配向制御祭50の下部の液晶層では、セ ルギャップ方向に対して斜め方向に観界150が生じる と、下側電極21の周縁部上の液晶層では、液晶分子1 は配向制御便斜部40の優斜に従って異なる方向に傾け 方向に向くように仮幹する。よって、配向制御通貨的4 晶分子1が配向制御傾斜的40と配向制御窓50とによ ため、液晶分子1が斜め方向の電界150に対して垂直 [0008] そして、液晶数示装置に電圧を印加する り同一の方向に傾けられる。 **\$**

[0009] これにより、図22に示すように、配向制 財政50によって数示画繋が4つの領域に分割され、各 飯塚A、B、C、Dにおいて液晶分子が各々異なる方向 に傾けられる。その結果、各徴版A、B、C、Dの光学 存性が補償しむって視角依存性が低減される。

[発明が解決しようとする瞑題] ところで、上述した従 来の液晶数示装置においては、以下のような問題があっ [0010]

8

9

種を傾斜させることにより配向制御検料部を形成してい るため、対向する関極間の距離が小さくなって、小さな ゴミによってもリークが発生しや十へなる。 【0011】(1)下層に配向整貨網絡を殴けて路界角

ガラス基板の間隔(セルギャップ)を基板全面で一定に て光纜れが生じ、アーメの製作量が少ないとセルギャシ 量が多いとアーメの周囲で液晶分子の配向に乱れが生じ 仮料部とは別にスペーサーを設ける必要がある。 **イ対向する関格間のリークが生じやすいので、呪句無領** 数ける工程が必要である。特に、配向制御例料部におい 技術では配向側部環境部の形成工程の他にスペーキーを 保しためにスペーキーを取ける方限がめるが、 上門将朱 ーサーを表布することにより設ける場合、アーメの製作 【0013】 (3) プラスチックヒーズ等からなるスペ 【0012】(2)後掲数序設備では、一条で、一封の

小の製団に部分的に圧力が加わると繋示に落ちぎが生じ 【0014】本発明は、このような従来技術の課題を解

をしてこれらの問題を解決できても、仲圧に弱く、パネ

7を右一に尿しいわだらなない。 また、群笛な保守政係

校するためになされたものであり、表示回彙をに液晶分 液晶表示装置及びその製造方法を提供することを目的と 学社の液晶表示装置において、リークが生ご購へ、スペ ーキーの形成工程を到過行う必要がなく、存圧にも強い 子の配向方向が異なる複数の領域が形成された広視野角

[0015]

って、少なくとも一方の結核上の負債が表示回素内に負 的が連成される。 紫外周部に絶縁存置が置けられ、そのことにより上記目 極が形成されていない窓部を有し、片方の基板の表示画 方向が異なる複数の複類が設けられた液晶表示装置であ れ、厄角族の対向語いめる米ド回集をご承昭分十の民句 は、各々電極を有する一対の基板の間に液晶層が設けら 【限期を解決するための手段】本発明の液晶表示装置

かし、各絶操体壁が少なくとも1箇所で不遮蔽に設けら れていてもよい。 【0018】前記始禄本数が前記液品局と同じ厚みで、

大色然したいたもない。 も2辺を半分以上罹うように設けられていてもよい。 【0018】 抵抗治薬存取の数固が基板薬み方向に対し 【0017】 前記絶操体数が表示回義外周部の少なへと

【0019】 特配税無の形状が十字短又はX字斑であっ

る表面に強直配向膜を作っていてもよい。 晶材料からなり、前記一対の菌板は、繋液晶層と接触す 【0020】前記液品層は負の誘電率異方性を有する液

晶材料からなり、前記一対の基板は、鉄液品層と接触す 【0021】 前記液晶層は正の誘電率異方性を有する液

> 体體を形成する工程とを含み、そのことにより上記目的 てパターニングすることにより、数示画紫外周部に結構 る電極を形成する工程と、片方の基板上に絶縁膜を設け パターコングすることにより、表示画素内に窓部を有す 治れあって、少なくとも一方の基板上に導動原を設けて なる複数の領域が設けられた液晶表示装置を製造する方 極の対向部である表示画療内に液晶分子の配向方向が異 観極を有する一対の基板の間に液晶層が設けられ、両角 る表面に水平配向膜を有していてもよい。 【0022】本発明の液晶表示装置の製造方法は、各々

殿の形成工程を行ってもよい。 同一基板上に形成し、核電極の形成工程の後で核絶縁体 【0023】前記窓部を有する価値と前記絶縁体壁とを

倒れる方向)を制御して、表示画案内を液晶分子の配向 分)とにより、液晶分子の配向方向(立ち上がり方向や 外国部に設けられた結構体験で、少なへとも一方の基板 方向が異なる複数の領域に分割する。 トの表示画素内に設けられた角体の影響(角格の不在部 【0024】以下に、本発明の作用について説明する。 【0025】本発明にあっては、片方の藝板の表示画葉

部に設けているので、対向する電極間の距離が接近する ことはなく、ゴミ等による対向電極間のリークは生じな 【0026】配向を制御する絶縁体数を表示画素の外周

を果たすことができる。よって、ビーズ等からなるスペ とにより、一対の基板の各々と絶様体盤とが接するの ーサーを敷布する工程を必要とせず、また、アーメスへ た、セスチャップをお一つするためのスペーキーの役割 ーサーによって光離れが生じることもない。 【0027】絶縁体壁を液晶層と同じ厚みに形成するこ

から液晶を注入する際に絶縁体質で囲まれた部分が他の 部分から遮断されて液晶が注入されないことがある。 よ 示領域内に絶縁体壁で囲まれる部分ができると、注入ロ ように形成するのが存ました。 oた、各糖媒体製が、少なへとも1箇所で不連続になる 【0028】このとき、絶様体闘を連続的に形成して数

複数形成することである。ここで、液晶分子の配向方向 繋外周部の少なくとも2辺を半分以上覆うような長さに 明るさが異なり、表示品位が低下する。よって、各領域 は、後述する図5に示すように、絶象体盤60を表示画 分割されていないと、視角を倒したときの方向によって て視角依存性が低減される。このため、各額限が均等に が異なる各領域においては、光学特性が互いに補償され 殴けるのが好ましい。 を均等に分割して結貨効果を軋めるのが好まして、例え 1 つの表示画素内に液晶分子の配向方向が異なる領域を 【0029】この絶縁体觀が形成される目的の1つは.

体體が上下の基板と接する面積は、従来の適切な条件で 【0030】この場合、スペーサーの役割も果たす絶縁

> かに広い。 従って、押圧に対する強度も強く、パネルの **要面に部分的に圧力が加わった場合に起こる表示の揺ら** 教布されたピーズが上下の基板と接する困糖よりも明ら

斜させることにより、傾斜に従って液晶分子の配向方向 倒れる方向を安定性良く制御することができる。 が傾くので、観圧印加時の液晶分子の立ち上がり方向や

ラインにより表示画案内を分割して配向方向が異なる 4 十字型又はX字型とすることにより、十字又はX字の各 **【0032】さらに、電極の不在部である窓部の形状を**

の窓部で制御されて液晶分子の配向方向が異なる複数の 印加すると、液晶分子の倒れる方向が絶縁体壁及び電極 板に対してほぼ無底方向に配向させる。そして、電圧を 概を形成して電圧を印加しない初期状態で液晶分子を基 る場合、一対の基板の液晶層と接触する表面に無直配向

び電極の窓部で制御されて液晶分子の配向方向が異なる 鶴圧を印加すると、液晶分子の倒れる方向が絶縁体壁及 スティッドネマティック) 配向等が得られる。そして、 処理を施すことにより、ホモジニアス配向やTN(ジイ 板の液晶層と接触する表面に水平配向膜を形成して配向 対してほぼ平行方向に配向させる。このとき、一対の英 る場合、電圧を印加しない初期状態で液晶分子を基板に 複数の領域が形成される。

た、絶縁体盤は、基板上に絶縁膜を設けてパターニング ターニングすることにより形成することができる。ま 【0035】電機の窓舶は、基板上に導電膜を設けてパ

を行うようにするのが好ましい。

がり方向や倒れる方向を制御し、表示画案内を液晶分子 西極の影響(西西藍御袋)を数けれ、液晶分子の立ち上 (1)絶縁体験(配向制御器)を設けると共に表示画集内に の配向方向が異なる複数の領域に分割するものである。

用いる場合、電圧を印加しない初期状態で液晶分子を基 方向である場合)負の誘電率異方性を有する液晶材料を 板に対してほぼ垂直方向に配向させる。そして、電圧を

3

【0031】絶様体壁の壁面を基板原み方向に対して傾

しの密承を慰御兵員へ形成することができる。

【0033】角の誘電率異方性を有する液晶材料を用い

【0034】正の誘電率異方性を有する液晶材料を用い

することにより形成することができる。

ばい。 臨極の怨想と絶襲体觀とを同一の期後上に形成す の基板上に形成してもよく、別々の基板上に形成しても る場合には、電極の形成工程の後で絶縁体腔の形成工程 【0036】窓郎を有する電極と蟹状絶様体とは、同一

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態にし [0037]

【0038】本発明の液晶表示装置は、表示画業外周部 【0039】(液晶分子の初期配向が基板に対して無値

印加したときに液晶分子が倒れる方向を、配向制御壁の

する表面の臨界表面張力)の関係が成り立つ配向膜であ る。これに限らず、(液晶の表面張力)>(液晶層と接 O2の垂直蒸着膜やボリイミド助等を用いることもでき 分に強直院向原をコートする。この無直院向原は、スピ 向に配向させるためには、蒸板上の液晶分子が壊する部 傾斜面及び配向制御窓によって制御する。 れば、いずれも用いることができる。 4 (日本合成ゴム社製) 等が挙げられる。その他、 ンコート、印刷等の方法により結核上にコートされる。 【0040】液晶分子を初期状態で蒸板に対して無底方 【0041】 無直院向原としては、例えば J A L S 2 0

は、例えばZLI4788-000(メルク社製)等が **旭圧を印加したときに液晶分子が倒れる方向は、配向制** 分子が基板に対してほぼ難直方向に配向する。そして、 膜でコートした場合、電圧を印加しない初期状態で液晶 鉤頭の傾斜面及び配向制御窓によって制御される。 【0043】負の誘動車馬方性を有する液晶材料として 【0042】液品層との接触表面をこのような無値配向

【0044】図1は本苑町の一呉施形態である液晶表示 牧鼠の 1 画素分を示す影画図でわり、図 2 はその平画図

上げられる。

れ、両職種の対向部で構成された表示画業160がマト を有する液晶材料からなる液晶層を挟んで対向配置さ 3を設けた一対の基板12、13が、例の誘電率異方性 リクス状に配置されている。 【0045】この液晶表示特徴は、透明な電振22、2

体製(配向無容器)60がライン共に形成されている。 周郎に負摘23に沿ってセクチャップと同じ続きる結構 その上に全面に垂直配向膜33が形成されている。 [0046] 下側の基板13には、表示回案160の外

イン状に形成されている。その上に全面に無直配向膜3 2が形成されている。 貨庫22の不在部分である影響(配向影響祭)51がラ 【0047】 上側の結板12には、表示回第160内に

分子2aは基板に対してほぼ無直方向に配向する。配向 た、図1 (a) に示すように、表示回業160内で液晶 制御報60部分では、液晶分子2mは配向影御報60の 傾斜に従って甚板に対して傾斜する。 2、33との接触表面に対して垂直方向に配向するの を印加しない初期状態では液晶分子2gが垂直配向膜3 【0048】この液晶表示装置において、液晶層に電圧

制御壁60部分でも、液晶分子2gが基板に対してほぼ 図1 (c) に示すように、負の誘電収異方性を有する液 晶分子2aは葛板に対してほぼ平行方向に配向し、配向 【0049】そして、液晶層に飽和衛圧を印加すると、

ように電界に対して傾斜する。よって、図1 (b)に示 液晶分子2mは最短でエネルギー的に安定な状態になる 【0050】液晶層に中間調電圧を印加したときには、

すように、配向制御盟 6 U部分の液晶分子 2 a は電圧無 印加時に傾斜している方向に傾斜する。一方、配向制御 窓51には図に点線で示すような料め方向の電界150 が生じるので、配向制御窓51部分では液晶分子28が 世界の方向に対して垂直方向に傾く。

[0051] これにより、図2に示す倒城E内及び領域 F内では、配向制御壁60部分と配向制御窓51部分と で液晶分子22の倒れる方向が描う。そして、液晶は適 執体としての性質を有するため、配向制御壁60と配向 [0052] その結果、飯味E、F内では液晶分子2a の配向方向 (倒れる方向) が同一方向に描い、 領域Eと 徴味Fとでは液晶分子2gの配向方向が逆になる。この に互いに視角特性を補い合うので、広視野角特性が得ら 配向方向が異なる領域Eと領域Fは、視角を傾けたとき 制御窓51とで挟まれた領域全体で倒れる方向が描う。

[0053] (液晶分子の初期配向が基板に対して平行 **饭に対してほぼ平行方向に配向させる。そして、 敢圧を** 方向である場合)正の紡竜卒異方性を有する液晶材料を 用いる場合、電圧を印加しない初期状態で液晶分子を基 印加したときに液晶分子が倒れる方向を、配向制御壁の 傾斜面及び配向制御窓によって制御する。

[0054] 正の紡章単異方性を有する液晶材料として は、例えば2L14792 (メルク社製) 等が上げられ 【0055】液晶分子を初期状態で基板に対して平行方 水平配向板をコートして配向処理を施すことによりホモ 平配向機は、スピンコート、印刷等の方法により基板上 向に配向させる場合、基板上の液晶分子が接する部分に ジニアス配向やTN配向等を得ることができる。この水 にコートされる。

[0056] 水平配向限としては、例えばAL4552 配向処理としては、例えばナイロン布等を用いたラアン (日本合成ゴム社製) やポリイミド模等が挙げられる。 グ処理等が挙げられる。

装置の 1 画業分を示す断面図であり、図4はその平面図 [0057] 図3は本発明の一英施形態である液晶投示

3を散けた一対の基板12、13が、正の路電串異方性 [0058] この液晶変示装置は、透明な動揺22、2 れ、両覚極の対向部で構成された炎示画第160がマト を有する液晶材料からなる液晶層を挟んで対向配置さ リクス状に配置されている。

[0059] 下側の基板13には、資示画業の外周部に (配向制均盤) 60かライン次に形成されている。その 上に全面に水平配向膜35が形成され、ナイロン布を用 いて配向制御暨60に対して垂直方向にラピング処理が 真様23に沿ってセルギャップと向じ高さで絶縁体疑

8 【0060】上側の基板12には、遅示画案内に電極2

2の不在部分である窓部(配向制御窓)51がライン状 に形成されている。その上に全面に水平配向模34が形 成され、ナイロン布を用いて配向制御盤60に対して垂 直方向にラピング処理が施されている。

[0061] この液晶発示装置において、液晶層に電圧 を印加しない初期状態では液晶分子2bが水平配向膜3 で、図3(a)に示すように、投示画案内で液晶分子2 b は基板に対してほぼ平行方向に配向する。配向制御整 6 0部分では、液晶分子2 bは配向制御壁6 0の頃斜に 4、35との接触要面に対して平行方向に配向するの 従って基板に対して傾斜する。

図3 (c) に示すように、正の結婚率異方性を有する液 晶分子25は基板に対してほぼ垂直方向に配向し、配向 制御塾60部分でも、液晶分子2bが基板に対してほぼ 【0062】そして、液晶層に飽和電圧を印加すると、 垂直方向に配向する。

液晶分子2bは最短でエネルギー的に安定な状態になる ように電界に対して立ち上がる。よって、図3 (b) に 示すように、配向制御壁60部分の液晶分子2bは電圧 無印加時に傾斜している方向に立ち上がる。一方、配向 50が生じるので、配向制御窓51部分では液晶分子2 制御窓51には図に点線で示すような斜め方向の電券1 【0063】液晶層に中間調電圧を印加したときには、 b が電界の方向に対して平行方向に立ち上がる。

[0064] これにより、図4に示す簡英G内及び簡単 H内では、配向制御壁60部分と配向制御窓51部分と で液晶分子2bの立ち上がり方向が描う。そして、液晶 **は連続体としての性質を有するため、配向制御整60と** 配向制御窓51とで挟まれた領域全体で立ち上がり方向 が振う。

[0065] その結果、氦域G、H内では液晶分子2b の配向方向(立ち上がる方向)が同一方向に描い、領域 この配向方向が異なる領域Gと領域Hは、視角を倒けた ときに互いに視角特性を補い合うので、広視野角特性が Gと領域日とでは液晶分子26の配向方向が逆になる。 年られる。

[0066] (配向制御壁) 配向制御壁 (絶縁体盤) の 壁面は、セルギャップ方向に対して傾斜を有するように する。その傾斜角度は、液晶分子の配向を制御すること が可能であれば、何度であってもよい。

【0067】初期状態で液晶分子が基板に対して垂直方 向に配向している場合には、電圧を印加すると液晶分子 が配向制御壁の傾きに従って傾斜する。また、初期状態 で液晶分子が基板に対して平行方向に配向している場合 には、電圧を印加すると液晶分子が配向制御壁の傾きに 従って立ち上がる。

[0068] 配向制御鹽の形成位置は、液晶浚示盗懺を 表示面から見たときに表示に影響を及ぼさない 位置とす る。よって、投示電極の外周期やBM(プラックマトリ クス)によって隠される位置に形成するのが好ましい。

うなものとすることができる。特に、配向制御壁の厚み をセルギャップと同じにした場合には、連続せずに形成 |0069| 配向制御聲の形状は、例えば図5に示すよ シール材の内側で配向制御壁に囲まれて他の部分と完全 に空間的に運断された部分が形成されると、その部分に するのが好ましい。 液晶を注入口から注入する場合に、 液晶が注入されずに表示ムラとなるからである。

【0070】配向制御壁の底面の形状は、例えば図6に 示すようなものとすることができる。 配向制御壁の底面 は、平行四辺形、長方形、楕円形等にすることができ、 国旗や曲線にすることもできる。

[0072] まず、TFT基板側に設ける場合について は、配向制御壁をTFT基板に形成してもよく、カラー 【0071】TFT駆動を行う液晶液示装置の場合に フィルター (CF) 基板に形成してもよい。

装置のTFT基板における1 画衆分の平面図であり、図 [0073] 図7は本発明の一実施形態である液晶投示 8 はそのA-A、検部分の断面図である。なお、この図 7、図8及び以下の図9、図10は、配向制御壁につい て説明するためのものであり、鬼掻の窓部は省略して示

【0074】このTFT甚板は、ガラス等からなる甚板 14上に、ゲート配株71及びソース配株81が互いに 交替するように設けられている。 両配券の交差部近傍に はTFT100が投けられ、両配線で区切られた倒境に ト配換71の分岐部であるゲート電極70の上に絶縁機 101、102を聞に介してaーSiB103が設けら る。そして、TFT100及びソース配線81の Lを層 表示電極110が欲けられている。TFT100はゲー れ、その上に2つに分断されたN^{t-a-S}i層104 が設けられている。一方のN+-a-Si層104の上 ス就極80がソース配線81から分岐してむけられてい には表示電極110及びドレイン電極90が設けられ、 他方のN+-a-Si層104の上には2層構造のソー うように絶破棋105が散けられている。

[0075] このTFT基板において、要示電極110 からなる配向制御鑒(絶縁体壁)60を形成し、そのト に液晶層と後する基板装面全体を罹うように配向膜36 が形成されている領域である投示画業の外周部に絶縁体

[0076] 次に、CF基板側に設ける場合について設

[0077] 図9は本発明の一実施形態である液晶接示 装置のCF基板における1画場分の平面図であり、図1 0.はそのB-B、検部分の断面図である。

4上に各表示画解に対応してCFの各替色部130が設 げられ、表示画券の周囲にはBM120が役けられてい [0078] このCF基板は、ガラス等からなる基板1 る。その上には共通電極140が設けられている。

9

[0079] このCF基板において、BMによって隠さ 0を形成し、その上に液晶層と接する基板衰固全体を層 れている没示画報の外周部に配向制御壁(絶縁体壁)6 うように配向模36を形成する。

しては、例えば日本合成ゴム社製の樹脂 J A S 1 0 0 等 音色していてもよい。 着色している材料を用いる場合に は、パネルの関ロ年を下げないために、CF 基板上のB [0080] 配向制御塾として使用される絶縁体材料と を用いることができる。絶縁体材料は、透明でもよく、 Mで居される位置に配向制御壁を散けることが望まし

[0081]配向制御監60は、図11 (a) に示すよ うに헓種24を形成した基板14上に、図11(b)に 示すように樹脂材料をコートした後、図11 (c) に示 すように所定の形状のフォトマスクを用いて露光、現像 形成することができる。或いは、印刷法により任意の形 することにより図11 (d) に示すように任意の形状に 状に形成することもできる。配向制御壁を所定の高さに 形成するためには、これらの方法を複数回絡り返しても

【0082】配向制拗壁60の壁面を傾斜させる方法と しては、図11 (d) 応示すように絶縁体監をパターニ ングした後、図11 (e) に示すように加熱して繋ダレ を起こさせる方法等が挙げられる。或いは、絶縁体盤を パターニングした後、その数面を配向膜で覆って配向膜 **炎面に傾斜を設けることも可能である。**

とも一方の基板の表示画案内に形成される。或いは両方 の基板に形成することもでき、特に、基板を貼り合わせ た場合に上方から見たときの形成位置が一致するように (配向制御窓) は、対向する一対の基板のうち、少なく 形成するのが望ましい。この場合、配向制御窓で挟まれ た液晶分子には電圧が印加されないため、装示画業に電 圧を印加しても液晶分子は配向を変えず、初期配向状態 のままである。桜示画業内に液晶分子の配向の異なる植 数の簡単を形成する場合、このような配向制御窓を各額 [0083] (配向制御窓) 塩極の不在部である窓部 域を分割するラインとすることができる。

[0084] 配向制御窓の形状は、1本のライン状故い は複数本のラインを組み合わせたものにすることができ る。その形状は、液晶分子の配向を制御することが可能 る。例えば、直線や十字型、X字型等にすることができ であれば、どのような形状であってもよい。

円形等にすることができ、直線や曲線にすることもでき [0085] ラインの形状は、平行四辺形、長方形、

は、配向制御窓をTFT基板に形成してもよく、CF基 は、要示電極の一部が完全にTFTから切り離されてし まわないように配向制御窓を形成する。CF基板側に形 【0086】TFT駆動を行う液晶表示装置の場合に 板に形成してもよい。 TFT基板側に形成する場合に

(\$ (31000-1510) (P1000-15101A)

き、配向慰御祭の一部がCF基板のBM上に位置しても 部分(表示画集内)に配向制御窓を形成する。このと 成する場合には、TFT蕗板の表示電極と対向する電板

とにより形成することができる。 の成蹊後にエッチング等により導電膜を一部除去するこ 【0087】この配向影節窓は、ITO等の語明導電機

して行うことができる。 類70、ゲート配線71、ソース電極8g、ソース配線 81、TFT100、表示関係110が形成される。 板には、上述の図7及び図8に示したように、ゲート値 殴けたCF基板とを貼り合わせて作製される。TFT基 は、TFTと表示電極とを設けたTFT基板と、CFを 【0089】 TFT 結核の作製は、例えば以下のように 【0088】(TFT蒸板)TFT駆動の液晶表示装置

パッタリング注及Uフォトリングラフィ柱によりCrや Ta等の金属膜からなるゲート電振70及びゲート配券 【0090】まず、ガラネ等からなる基板14上に、ス

Nx等からなる2層目の絶縁膜102を形成する。 成し、そのトに基板全面にプラズマCVD法によりSi うように、陽極酸化法により1層目の絶縁膜101を形 【0091】このゲート配接70とゲート配換71を積

り、半導体層としてのa — S i 層 1 0 3 及びN⁺— a — S 1 周 1 0 4 を形成する。 は、プラズマCVD抽及ぴフォトリングラフィ抽によ 【0092】ゲート電振70上部の絶縁膜102上に

順108を形成する。 法とフォトリングラフィによりSiNI等からなる危険 ングラフィ法によりMo/AI等からなるソース配換® 【0094】TFT100の最上層にはプラズマCVD 1、ソース負極80及びドワイン転極90を形成する。 【0093】その上層にスパッタリング社及びフォトリ

在部である窓館(配向制御窓)を形成する場合には、上 により1丁〇等からなる表示電極を形成する。 亀極の木 述のように導電膜の成膜後にエッチング除去することに O側には、スパッタリング法及Cプォトリングラフィ法 【0095】N+-a-S-隔104のドレイン角振9

コート法や印刷法により配向順36を形成する。 希葉存穀(民色無質器)60を形成し、その上にスアン 【0096】そして、表示回算の外周部に上述のように

共通電極140が形成される。 び図10に示したように、着色層130、BM120、 【0097】 (CF基板) CF基板には、上述の図9及

て行うことができる。 【0098】CF基板の作製は、例えば以下のようにし

示画素間を遮光するために、スパッタリング法及びフォ トリングラフィ法によりC r 等からなるBM120を形 【0099】まず、ガラス等からなる甚板14上に、表

成する。

り所定の特所にカラーフィルタの各着色層130を形成 クリル樹脂を微布してマスクロ光後、現像することによ 【0100】その基板上に着色顔料を分散した感光性で

危惧の成績後にエッチング除去することにより形成す 部(配向制御窓)を形成する場合には、上述のように導 等からなる共通電極を形成する。 電極の不在部である窓 【0101】その上にスパッタリング法等によりITO

コート街や印刷法により配向膜36を形成する。 絶縁存穀(配向態鐚穀)60を形成し、そのトにメデン 【0102】そして、表示画素の外周部に上述のように

電極がマトリクス状に配置された液晶要示装置であれば いずれも本発明を適用可能である。 ス駅動の液晶表示装置であってもよく、表示領域の表示 子を用いたアクティブマトリクス駆動やマルチプレック **示装置に限定されるわけではなく、MⅠM等の2端子兼** 【0103】なお、本発明はTFT駆動のカラー液晶表

板やプラスチック基板等の透明基板を使用することがで きる。また、一対の甚板として異なる材料からなる甚板 を使用することもできる。 【0104】 (蒸板材料) 基板材料としては、ガラス基

れるものではない。 いて説明する。但し、本発明は以下の実施形態に限定さ 【0105】以下に、本発明のより詳しい共施形態につ

【0106】(実施形態1)図12は、実施形態10%

ŧ に重なる位置に受けた。 の配向制御窓52、53は、両基板を貼り合わせたとき せてX字型の配向制御窓53、52を形成した。これら CF 基板の共通電極140とをエッチングにより開口さ T基板を作製し、透明基板12上に着色層130、BM 配練81、TFT100、麦示電極110を有するTF 間の構成について、作製工程を参照しながら説明する。 12のC-C、線による断面図である。この液晶表示装 晶表示装置の1画業分を示す平面図であり、図13は図 【0108】そして、TFT基板の表示電極110と、 120、共通電極140を有するCF 括板を作製した。 ト価値70、ゲート記線71、ソース価値80、ソース 【0107】まず、公知の方法で透明髙板13上にゲー

AS100:日本合成ゴム社製)をスピンコートし、 野御殿 61 や坂成した。 して、焼成して硬化することにより2mmの原みの配向 スク輝光後、現像することによりパターニングした。そ 【0109】次に、TFT基板の全面に絶縁性材料()

(JALS204:日本合成ゴム社製) 32、33を印 【0110】続いて、各々の基板の表面に垂直配向膜

印刷し、TFT基板と貼り合わせて焼成した。 【0111】その後、CF基板の表示領域外にシールを

るネマチック液晶(ZLI4788-000:メルク社 【0112】得られたパネルに負の誘電率異方性を有す

は、表示画案内の液晶分子が基板に対してほぼ無直に表 向し、衛圧印加時には基板に対してほぼ平行に配向す る、ECB方式の液晶パネルが得られた。

が補償し合って、優れた視野角特性を実現することがで 型の配向制御窓52、53を焼として、液晶分子の配向 方向が異なる4つの領域が形成された。 各領域では視角

ッチングにより関ロさせてライン状の配向制御窓53を 【0117】そして、TFT基板の表示電極110をエ 120、共通常極140を有するCF基板を作製した。 T 基板を作製し、透明基板12上に着色層130、BM 配線81、TFT100、表示電極110を有するTF ト電極70、ゲート配線71、ソース電極80、ソース 霞の構成について、作製工程を参照しながら説明する。 14のD-D' 禁による断菌図である。この液晶表示装 晶表示装置の1画素分を示す平面図であり、図15は図 【0116】まず、公知の方往で透明基板13上にゲー

向制御殿62を形成した。 ク麟光後、現像することによりパターニングした。そし S100:日本合成ゴム社製)をスピンコートし、 て、焼成して硬化することにより 4.5μmの厚みの配 4

(JALS204:日本合成ゴム社製) 32、33を印

【0120】その後、CF基板の敷示板板外にシールや

るネマチック液晶(ZLI4788-000:メルク社 【0121】得られたパネルに負の誘電率異方性を有す

は、表示画素内の液晶分子が基板に対してほぼ無直に配 [0122] これにより、電圧を印加しない初期状態で

間の構成について、作製工程を参照しながら説明する。 16のE-E、線による断面図である。この液晶表示装 晶表示装置の1画票分を示す平面図であり、図17は図 【0124】(実施形態3)図16は、実施形態3の滌

【0113】これにより、個圧を印加しない初期状態で

[0114]中間調電圧印加時には、表示画彙内にX字

【0115】(蝋褐形態2)図14は、蝋褐形態2の浜

【0118】次に、CF基板の全面に絶縁性材料(JA

則治 か形成した。 【0119】続いて、各々の基板の表面に垂直配向膜

印刷し、TFT基板と貼り合わせて焼成した。

数)を狂入した。

る、ECB方式の液晶パネルが得られた。 向し、電圧印加時には基板に対してほぼ平行に配向す

僕し合って、優れた視野角特性を実現することができ が異なる2つの領域が形成された。各領域では視角が構 ン状の配向制御祭53を境として、液晶分子の配向方向 【0123】中間調電圧印加時には、表示画架内にライ

19 (1000-1530) (F1000-1530)A)

チングにより関ロさせてライン状の配向制御数52を形 T蕗板を作製し、透明蕗板12上に着色層130、BM 配換81、TFT100、表示環境110を有するTF て、TFT基板の表示物種110に対向する部分をエッ 120、共通価値140を有するCF基板を作取した。 ト観極10、ゲート院線11、ソース観極80、ソース 【0126】そして、CF基板の共通電極140におい 【0125】まず、公知の方法で透明甚板13トにゲー

AS100:日本合成ゴム社製)をスピンコートし、マ して、焼成して硬化することにより4、5μmの原みの 配向無御殿 63を形成した。 スクロ光後、現像することによりパターニングした。 【0127】次に、TFT蒸板の金面に絶験性材料(J

ロン布を用いて配向制御壁に対して無値方向に配向処理 法で形成した。この配向順34、35の表面には、ナイ を行った (AL4552:日本合成ゴム社製) 34、35を印刷 [0128] 続いて、各々の基板の表面に水平配向膜

印刷し、TFT茘板と貼り合わせて焼成した。 【0129】その後、CF基板の東京製版外にシールを

るネマチック液晶(Z114792:メルク社製) を注 【0130】得られたパネルに正の訪問収局方性を存す

液晶パネルが得られた。 向し、電圧印加時には基板に対してほぼ垂直に配向する は、表示画素内の液晶分子が基板に対してほぼ平行に配 【0131】これにより、電圧を印加しない初期状態で

質し合って、優れた視野角特性を実現することができ が異なる2つの領域が形成された。各領域では視角が補 ン状の配向制御窓52を焼として、液晶分子の配向方向 【0132】中間間衛圧印加時には、表示函素内にライ

図20は図18のD-D、株による斑面図である。この 液晶表示装置の構成について、作製工程を参照しながら 晶表示装置の4画素分を示す平面図であり、図19及び 【0133】(呉龍彫甑4)図18は、巣循彫甑4の筬

シチングにより関ロされて十年期の民向無容成53を形 120、共通電振140を育するCF基板を作製した。 丁基板を作製し、透明基板12円に着色層130、BM 【0135】そして、TFT基板の表示電極110をエ 配換81、TFT100、表示機械110を有するTF ト億福70、ゲート配換71、ソース鐵極80、ソース 【0134】まず、公知の方法で簡明基板13 Hにゲー

て、焼成して硬化することにより4.5μmの原みの原 S100:日本台成ゴム性製)をスピンコートし、マス ク質光後、現像することによりパターニングした。そし 【0136】次に、CF基板の金面に絶縁性材料(JA

Ē

2 句制御聲62を形成した。

(JALS204:日本合成ゴム社製) 32、33を印 [0137] 続いて、各々の基板の要面に垂直配向膜

[0138] その後、CF基板の要示倒版外にシールを 印刷し、TFT基板と貼り合わせて焼成した。

るネマチック液晶 (2114788-000:メルク社 [0139] 得られたパネルに負の誘電母異方性を有す

製)を住入した。

[0140] これにより、電圧を印加しない初期状態で は、要示画導内の液晶分子が基板に対してほぼ垂直に配 向し、電圧印加時には基板に対してほぼ平行に配向す る、ECB方式の液晶パネルが得られた。

【0141】中間調査圧印加時には、投示画業内に十字 型の配向制御窓53を境として、液晶分子の配向方向が 異なる4つの領域が形成された。各領域では視角が補償 し合って、優れた視野角特性を実現することができた。

[0142]

には、片方の基板の表示画者外周部に設けられた絶縁体 向が異なる複数の領域に分割して、広視野角特性の液晶 増と、少なくとも一方の基板上の数示画器内に設けられ 【発明の効果】以上詳述したように、本発明による場合 た遺種の窓部とにより、数示画案内を液晶分子の配向方 数示装置を得ることができる。

[0144] この絶縁体堅は、液晶層と同じ厚みに形成 することにより、一対の基板の各々と絶縁体盟とを接触 させることができる。よって、ピーズスペーサーの牧布 [0143] 配向を制御する絶縁体盤を扱示画業の外周 部に設けているので、従来の液晶表示装置のように対向 よって、ゴミ等による対向電極間のリークが生じず、教 する覚悟の一部が傾斜して距離が接近することはない。 示品位の優れた液晶表示装置を実現することができる。 年のようなセルギャップ保持手段を別途散ける必要な 製造工程を簡略化することができる。

[0145] 各地縁体盟を、少なくとも1箇所で不適税 になるように形成することにより、注入口から液晶を注 スする際に数示衡域内で液晶が住入されない部分ができ ず、製造歩留りを向上させることができる。

5.2 辺を半分以上罹うような長さに散けると、1.つの数 示画署内に液晶分子の配向方向の制御を充分行うことが [0146] 各地緑体壁は、桜示画楽外周部の少なくと

は、従来の適切な条件で散布されたピーズが上下の基板 と接する面積よりも明らかに広い。よって、押圧に対す 場合に起こる表示の揺らぎも改替されて、液晶数示装置 る強度も強く、パネルの表面に部分的に圧力が加わった [0147] この絶縁体壁が上下の基板と接する面積 の用途を広げることが可能となる。 【図1】本発明の一米施形態である液晶表示装置におい

[図3]本発明の一実施形態である液晶表示装置におい て、液晶分子の初期配向が基板に対して平行方向である て、液晶分子の初期配向が基板に対して垂直方向である 場合について、液晶分子の動作を示す断面図である。 場合について、液晶分子の動作を示す断面図である。 [図2] 図1の液晶投示装置を示す平面図である。

[図5] 本発明の液晶表示装置における、配向制御壁及 [図4] 図2の液晶表示装置を示す平面図である。

[図6] 本発明の液晶変示装置における、配向制御壁の の配向制御窓の形状の例を示す平面図である。

2

【図7】本発明の液晶表示装置において、配向制御壁を I F T 基板に設けた場合を示す平面図である。 低面の形状の例を示す中面図である。

[図9] 本発明の液晶表示装置において、配向制御壁を 【図8】図7のA-A、線部分の断面図である。 CF基板に設けた場合を示す平面図である。

[図10] 図9のB-B 機部分の断面図である。

[図11] 本発明の液晶表示装置における、配向制御壁 の製造工程を示す断面図である。

【図12】実施形態1の液晶表示装置を示す平面図であ

[図14] 実施形態2の液晶投示装置を示す平面図であ [図13] 図12のC-C'線部分の断面図である。

|図16||実施形態3の液晶表示装置を示す平面図であ [図15] 図14のD-D' 縁部分の断面図である。

[図17] 図16のE-E、線部分の断面図である。

Œ

【図19】図18のF-F′線約分の断面図であり、液 [図18] 実施形態 1の液晶数示装置を示す平面図であ

[図20] 図18のF-F,線部分の断面図であり、液 晶要示装置の初期状態を示す図である。

[図21] 従来の液晶表示装置を示す断面図である。 【図22】 従来の液晶投示装置を示す平面図である。

10、11、12、13、14 基板 20, 21, 22, 23, 24 電極

40配向制塑模学部

4.1 配向电缆附属

60,61,62,63 配向制御職

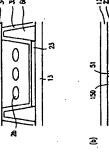
ソース電極 80

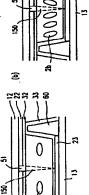
06 98

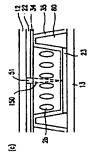
エ 数示画業内の配向の (7区) ပ် ú 130 CFの各着色圏 A, B, C, D, E, 140 共通電極 160 表示画案 150 電界 異なる領域 [<u>S</u>3] 3 101、102、105 絶縁膜 12 [<u>X</u>] 104 Nta-Si面 103 a-Si福 110 表示電極 100 TFT BM 120 3

3 3 Œ

3







1

[作号の説明]

1,2a,2b 液晶分子

ゲート配線

弘表示装置に約和電圧を印加した場合を示す図である。

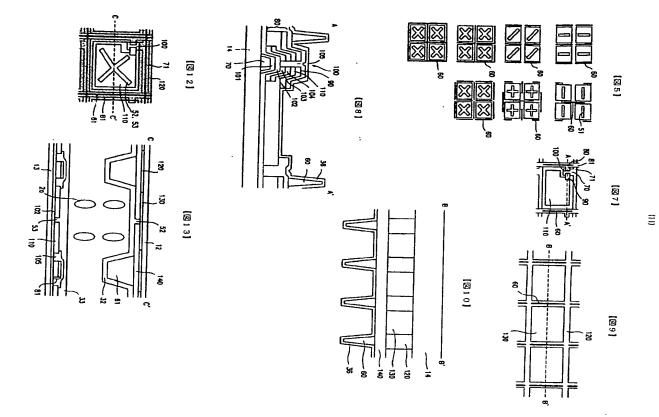
50, 51, 52, 53 配向制御窓

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 配向膜

ゲート管極 0 /

ソース配券

アフムソ価値



(12)

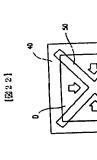
フロントページの紙を

[612]

Ξ

F ターム (数学) 24089 LAOL LAIL MAD9 MAIL GAI2 QAIS RAOT 7A09 TA12 TA13 28090 HAIS HB087 HC05 ECO6 JC17 KAOT LAOL LAIS WAOI MAO2 MAO3 NB03 WBI! MB14

[🖾 2 1] 8 0 0 [072] [818] 0



					•	.`
	·					
			·			
·						
		•				